MANUFACTU	MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE PACKAGE
Patent Number:	JP59208756
Publication date:	1984-11-27
Inventor(s):	AKIYAMA KATSUHIKO; others: 02
Applicant(s)::	SONY KK
Requested Patent:	☐ <u>JP59208756</u>
Application	JP19830083188 19830512
Priority Number(s):	
IPC Classification:	H01L23/12; H01L21/56; H01L23/48
EC Classification:	
Equivalents:	JP1760995C, JP4047977B
	Abstract
PURPOSE: To obtain a sem wherein the semiconductor substrate is selectively remcCONSTITUTION: Au plating of 35mum thickness. A sem 11i. The transfer-molding wisolution from the back surfascion from the heat radiation soldered to a conductor patt an easy and simple method	PURPOSE:To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method substrate is selectively removed by etching.  Substrate is selectively removed by etching.  CONSTITUTION:Au plating 12 of 1mum thickness, Ni plating 13 of 1mum thickness and Au plating 14 of 3mum are laminated on an Fe substrate 11 of 35mum thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness t=1mm. The Fe substrate is removed by etching with FeCl3 solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, 12c and the heat radiation surface 12a. In other to mount the package 21 on a printed circuit board, only the external electrodes 12b, 12c are directly an easy and simple method.
	Data supplied from the esp@cenet database - 12

#### 19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# <sup>®</sup>公開特許公報(A)

昭59-208756

6)Int. Cl.3

識別記号

庁内整理番号 7357—5 F 貸公開 昭和59年(1984)11月27日

H 01 L 23/12 21/56 23/48

7357—5 F 7738—5 F 7357—5 F

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

#### ②半導体装置のパッケージの製造方法

②特 頤 昭58-83188

②出 類 昭58(1983) 5 月12日

砂発 明 者 秋山克彦

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

②発 明 者 小野鉄雄

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

仍免 明 者 梶山雄次

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

の出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番

35号

⑫代 理 人 弁理士 土屋勝

外2名

奶 細 裏

#### 1. 発明の名称

半導体装置のパッケージの製造方法

#### 2. 毎許請求の駆伍

近択ニッナング町和な材料から成る基板上に半 導体製度を取扱し、接飲用ワイヤを上配半導性 健に接続すると共にこの接続用ワイヤの外部製造 部を上配基板の外部電価製装部位に接続して で上記基板上において上記半導体製量及び上記数 使用ワイヤを一体に関節モールドし、しかる後上 配面板をエッテング除去することを特徴とする半 場体質度のパッケージの製造方法。

### 3. 発明の経緯な政勢

#### 監察上の利用分野

本発射は、半導体装置のパッケージの製造方法 に関する。

## 背景技術とその問題点

な水 、 ブリント 遊抜上の突張密度の高いパッケージとして、 テップキャリアタイプのパッケージ が知られてい る。 このパッケージはリードレス タイプのパッケージで、パッケージの裏面に引き 出されているハンダ付け可能な電視をブリント基 板の異体パタンに直接ハンダ付けして接続するこ とにより実数を行うものである。

このテンプキャリアタイプパッケーツには、セクミンクタイプとブラステックタイプにあるのでは、カーツ自体が高いでは、アリント基板に直接Xで上になかりでなく、ブリント基板に直接Xで上になが、を受けていると、世間が作との間の無能はがれやクランが生じるみがであるというが、成立ケージが保証であるという利点であっているが、、無放性が延く、なた形状が小のであるが、無放性が延く、なた形状が小のであるが、無放性が延く、なた形状が小のである。

とのような 位来のブラステッタタイプのテップ キャリアタイプパッケージの報道を第1 図に示す。 とのパッケージ (I) は、 鋼 搭製の 電極 (2) が 予め 形成 されているブリント 監板 (3) 上に 単導体保健を構成 するチップ(4)を歓回し、ワイヤボンディング法により上記チップ(4)と上記包在(2)の一路とを Auの紐級から成るワイヤ(5)で接続した後、上方より根状のエボキン似脂を核下させて硬化成形することによつて作る。

このパッケージ(I)において、チップ(4)は樹脂層(G)とブリット 芸板(3)とによつて囲まれている。これらの皮脂層(G)及びブリット 芸板(3)の 熱価抗けて 大きいので、その動作時においてチップ(4)で 大きいので、その動作時においてチップ(4)で 大きないのが、との大力の大力では、大きないのが、という大点を有している。 を登り はいい はい も 高速で 流下する こと が 離し くのは が しょう 大点を でんじに パッケージ(1)はパッケージの 変 造の は に 返していないという 大点を 有している。

一方、上述のテップキャリアタイプパッケージ とは異なるパッケージにテープキャリアタイプパ ッケージがある。このタイプのパンケージは従来 のチップキャリアタイプパンケージよりもさらに

ることができる。なお上記外部電極部は上記接続 用フィヤミ体が強ねていてもよいし、上記機械用 ワイヤとは別に設けられかつ上記接続用ワイヤが 役代されているものでもよい。 255.44

以下不必明に係る半導体装置のパッケージの製造方法の支充例につき関節を参照しながら説明する。

据 2 A 図~原 2 D 図は木発明の第 1 英籍例による半部年後期のパンケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第 2 A 間から工程類に 説明する。

ます第2人気において、はさ35(μ)のFe 風の強板のの上に、は21(μ)のAu Mo2、はさ 1(μ)のNIMO3及び以さ3(μ)のAu Mo4を取 次メンキして、半済体数数を構成するチンプのの 数数部の人の外の電磁部の08のそれぞれを上記 数数の所定のチンプ数数部位(11g)及び外部な変 数数部位(11h)(11l)のそれぞれに設ける。第2 A 個に示す工程終了数の上記差数のの平面図を名 小形化できるという和点を有するが、テップが使 脈層によつて完全に覆われているため解放散性が 良好でないこと、テープを用いているために軽致 な装置が必要である等の欠点を有している。 発明の目的

本発明は、上述の問題にかんがみ、私放散性が 良好でかつ信頼性の高い半導体装置のパンケージ の製造方法を提供することを目的とする。 発明の類毎

る図に示す。次に減2B図において、上記チップで、改電部のにチップのを数置した後、ワイヤのとかでは、リインのとしたといってのチップのと上記外部電視では、サップのとでもれぞれ Auの超数から成るワイヤのででは、数する。次に減2C図において、減2B図の上に致けられた上記外部電視では、チップの及びワイヤので一体としまるのというシスファ・モールドをはがいた。な知ので、エボキッから成るとは新モールドを図の厚されたりにおいては、上記供育モールドを図の厚されたして、

次に祝 2 C 図において、 Fe のみを選択的にエッチングするが樹脂モールド層辺及び Au 層 12 はエッテングしないエッチング散、例えば塩化鉱二鉄( FeCt ) ) 常液を用いて、基板型の裏面 (11 a) 貴からスプレーエッチングすることにより、上記基板型を除去して、第 2 D 図に示すリードレスタイプのペッケージので完成させる。上記エッチングによつて製出された Au 層 12 の下面のうち外部

福島59-208756(3)

上述のようにして完成されたパンケージ即をプリント芸板上に実装する場合には、第2DEに示す上記外部電板面(12b)(12c)をプリント要板上の選体パタンに直接ハンダ付けして接続すればよい。

上述のは1 実施例の熱放散面 (12a) は、その動作時においてナップ IIS から発生する熱の放散面となっている。 金属の熱伝導度は非常に高いので、サップ IIS から発生する熱は金属製のチップ収益即間を外方に向かつて迅速に成れて、熱放散調 (12a) から放散されることによつて効果的に終去される。しかし、より効果的にナップ IBの発生剤を除去するためには、広い表面数を有する放為フィンの一部を上記熱放散面 (12a) に押し当てて至帝により然を放散させるのが好ましい。

上述の第1契権的のパッケージのは第2人図~ 第2D窓に示すような簡単な工程によつて作ると

光成させることができる。このように上記のエッテングによつてナップを登録項及び外部電便のので、111g)が形成されるので、これらの部分に視断が回りてこれらの火出版(20a)~(20f)によつて上記がで、これらの火出版(20a)~(20f)によつで、立記サンプを登録されるので、上記ナップを登録されるので、上記ナップを使用される情違となるので、上記ナップを使用するとないので、とのサップを使用することができるという利点がある。では、これらのナップを関係のないが、これらのナップを関係している。これらのナップを関係している。これらのナップを関係している。これらのナップを受けるという利点もある。

85 人口~35 C図は本苑明の37 2 実 10 代による半海体表現のパンケージの製造方法を説明するための工程図である。以下37 5 人間から工程駅に表現する。

. まずボ5AMにおいて、厚さ35(#)のCu

とができるばかりでなく、全ての製造工程に対象から用いられている装置を用いることができるいで、が、チーブキャリアタイプのパッケージにはついて、など、ないの特殊な優性が不安である。ないでは、ないのは、からによりを形成ができる。ならに上述の様としている。ないできるという形法は信頼性の高い側距離によっている。でなく、モールドの機械に、全理化が容易であるにいってなく、モールドの機械に、全理化が容易であるにいってなく、モールドの機械に対象をあるという利点を有している。

なお上述の第1実施例において、第2人間に示す場合と同様にチップ軟質部級及び外部電極影の Re Cel 』 常 版を B けた後に、 当板 CB の上面を 原述の P e Cel 』 常 版を 用いて 係かに エッテングする C とにより、 都 4 A 國に示すように テップ 教 便 部 GD 及び 外 部 電 版 部 CD G の 下 死 の 差 板 CE に アンダーカット 部 (11 a) ~ (11 f) を 形 成し、 次 に 第2 B 図~ 第2 D 図 と 同 後 な 方 法に よつて 第4 B 図に 示す パッケーッ 以を

製の兼板別の上面に公知のフォトレジストを歯布 した长に所足のパターンニングを行う。 ないで Cu のみを退択的にエッチングするエッチング程、例 えば既述のFeCt』路板を用いて上記者板GDの表面 を係かにエッテングすることによつて、上記書板 GDの表面にテップ収置部位 (11g)及び外部電気器 **段部位 (11b) (111) をそれぞれ形成する。上記フ** オトレジストを禁去した技に第58回において、 第1 実施例と同様に、上記テップ歌版部位 (11g) にハンダ層四を介してテップ四を敦煌した甚、フ イヤポンデインダ佐によつてとのテンプGSと上記 外部発信技役部位(11h)(11i)とをそれぞれ Agの 御台から成るワイキ 09で嵌続する。 なお本典的例 においては、徒述の駐由により、高1実施例で用 いたワイヤよりも狂の大きいワイナを用いた。 ひ に第1兵和代と同様に供給モールド層のを上記室 坂町上に形成する。 次に上記書板印で乗り 実験例 と同様な方法でェッテング飲去してパッケージ46 を免成させる。上記エンテングにより延出された クイキCYの存民が外部電極部のほとなり、またへ

ンデ府四の下田が熱放散面(23a)となる。

上述のようにして完成されたパッケージのをブリント遊場上に実験する場合には、 第1実務例と 同様に、 第5C包に示す上記外部電板部の間をプリント遊泳上の設体パタンに重接ハンダ付けして 後記すればよい。 このことから 明らかなように、 本実施 例においては ワイヤ 昭の 辞部をそのまま外部 電板 部のほとして 用いる ために、 ワイヤ 四の様を成述のように大きくする のが好ましい。 なお飲め 飲 (254) の 概能は 編1実施 例と 同様である。

順を用いることも可能である。この場合には反还のエッテング板としては、ヒドラジンとエテレンジアミンとの非合意を用いればよい。 公明の分処

本覧明に係る半級体製化のパンケージの製造方法によれば、その動作時において半路体製製から発生する然の数数性が良好でありかつ信頼性が高い小形のパンケージを、確めて簡優かつ安価な方。 法によつて自動的に製造することができる。

#### 4. 認施の簡単な説明

を用いることにより、Au 等の食金銭を用いる 必要がなくなるという利点がある。

なお図面に用いた符号において、

(1)2927204……… パッケージ

(4)(5) ・・・・・・・・・・・・ チップ

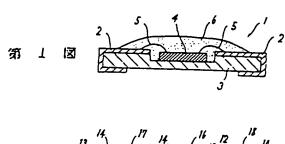
(5)68 ..... 714

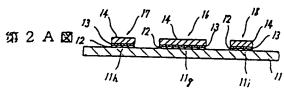
0.0 .... 数板

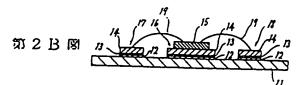
(11b)(11i) ···· 外部氧层接收部位

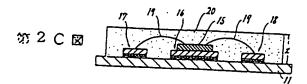
07728 ------ 外和电极能

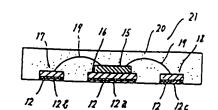
である。





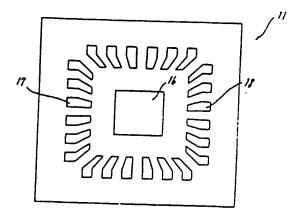




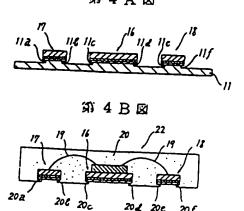


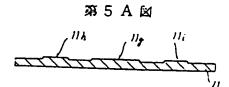
到 2 D 図

第3段

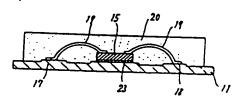


那 4 A 🗵





**郊** 5 B 図



第50図

